

2019 年 10 月吉日

各 位

名古屋大学赤崎記念研究センター
センター長 天野 浩

第 16 回 赤崎記念研究センターシンポジウム、
第 21 回 CIRFE セミナー
「窒化物半導体研究の新展開：新規デバイスの創出をめざして」
及び懇親会のご案内

拝啓 仲秋の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

日頃より、赤崎記念研究センターの活動にご理解とご協力を賜り、まことにありがとうございます。

今年も赤崎記念研究センターシンポジウムを開催する時期がやって参りました。本シンポジウムは 2001 年の第 1 回開催から数えて第 16 回目となります。2014 年より隔年で開催しております。今回もこれまでの開催主旨を引き継ぎ、委員の活動紹介に加え、窒化物半導体および関連材料の新たな展開をテーマとして、関係の先生方にご講演をお願いしております。今年度は、未来材料・システム研究所の CIRFE セミナー「窒化物半導体研究の新展開：新規デバイスの創出をめざして」との共催となりました。これまで同様、広く皆様のご参加を頂きますようご案内申し上げます。

名古屋大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（ラボラトリー長：宇治原 徹教授）、日本学術振興会「ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会」（委員長：岸野 克巳教授）、名城大学窒化物半導体研究センター（センター長：赤崎 勇教授）、応用物理学会東海支部（支部長：江龍 修教授）、GaN コンソーシアム（代表理事：名古屋大学 佐宗 章弘副総長）の協賛を得ての開催を予定しております。ご関係の皆様方に御礼を申し上げます。

多数のご参会をお待ち申し上げます。

敬具

追伸；本センターの活動に長年ご尽力いただきました青山学院大学の渕 真悟先生が、2019 年 4 月 1 日に急逝されました。慎んでお悔やみ申し上げます。